

関係者各位

平成 28 年 5 月 16 日

リソグラフィに関する講習会のご案内

装置開発室では、リソグラフィに関する講習会を下記の日時に実施します。

装置開発室で所有するリソグラフィ設備でなにが作れるのか、そして実際の利用方法について紹介させていただきます。また、リソグラフィを用いたキーホルダーの製作体験も計画しています。ご興味のある方はぜひご参加ください。

なお、申込者多数の場合は別日程で調整させていただくこともありますので、ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。

講習日時： 平成 28 年 6 月 29 日（水）

集合場所： 装置開発棟 204 号室（会議室）

【① 概要説明】 9:00～10:00

- ・ リソグラフィとは？何を作るのに利用されるのか？
- ・ リソグラフィ設備の利用方法

【② キーホルダー製作体験】 10:00～15:30（12:00～13:30 休憩）

- ・ マスクレス露光装置を用いたレジストパターンニング、クロムのエッチングなど

講習希望者は下記の申込書に記入の上、

装置開発室事務 ([edc-info@ims.ac.jp](mailto:edc-info@ims.ac.jp)) までお申込み下さい。

不明な点は機械工作グループ・高田 ([takada@ims.ac.jp](mailto:takada@ims.ac.jp) 内線 7213) までお問合せ下さい。

申込期限： 6 月 10 日(金)

.....

申 込 書

氏 名

所 属

(内線 )

いずれかに○で選択ください

1. 「① 概要説明」のみ参加
2. 「① 概要説明」と「② キーホルダー製作体験」両方に参加

E-mail :    @

.....